



INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.inpi.gov.br

EDITAL Nº 015/2025

Processo nº 52402.005370/2025-71

EDITAL DE SELEÇÃO

RESULTADO FINAL DA 2ª FASE DO PROCESSO SELETIVO DE 2025/2026

MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI torna público o resultado final da SEGUNDA FASE do processo seletivo para o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, conforme item 3.2.8 do Edital de Seleção nº 004/2025 de 08 de julho de 2025. Os candidatos aptos estão convocados para a TERCEIRA FASE do processo seletivo, que ocorrerá conforme o disposto no item 3.3. do referido edital

ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO PROCESSO SELETIVO 2025/2026			
Ordem	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Status
1	2.025.001	Alexandre Zuin Alegria	Apto
2	2.025.002	Alexsandro José Chaves da Silva	Apto
3	2.025.003	Alfredo Carlos Honorato Reis	Apto
4	2.025.004	Aline Cardoso dos Santos	Apto
5	2.025.005	Ana Carolina Almeida de Carvalho	Apto
6	2.025.007	Anne Caroline de Souza Abdala de Lima	Apto
7	2.025.008	Bruna Seigneur Albuquerque Babo	Apto
8	2.025.009	Brunno de Araújo Cavaleiro	Apto
9	2.025.010	Bruno Falque Rodrigues Marques	Apto
10	2.025.012	Carlos Rogério Fernandes Lorandes	Apto
11	2.025.013	Cristiane Araújo Rodrigues de Oliveira	Apto
12	2.025.014	Daniel Moraes Freire	Apto(sub judice)
13	2.025.016	Edelvicio Amor de Souza Junior	Apto
14	2.025.020	Eugenio Alegria de Almeida Baptista	Apto
15	2.025.024	Fernando Faria Pini	Apto
16	2.025.029	Juliana da Silva Rodrigues de Souza	Apto
17	2.025.030	Julio dos Santos Moreira de Souza	Apto
18	2.025.032	Karyn Chiesa Langkjer Borges	Apto

19	2.025.033	Leonardo de Oliveira Siqueira	Apto
20	2.025.034	Leticia Guimarães Campos Leite	Apto
21	2.025.035	Ludmila Pinheiro de Souza	Apto
22	2.025.037	Mariana Lucas Lourenço dos Santos	Apto
23	2.025.038	Marina Luciana da Silva	Apto
24	2.025.039	Martha Moreno do Nascimento	Apto
25	2.025.040	Meily Oliveira Monteiro	Apto
26	2.025.042	Miguel Pedro Alves da Paz	Apto
27	2.025.043	Miguel Teixeira dos Santos Camboim	Apto
28	2.025.044	Nathália Elizabeth Leite Vituriano da Silva	Apto
29	2.025.048	Priscilla Coelho Oliveira Penna	Apto
30	2.025.049	Rafael Prendin Bott de Aquino	Apto
31	2.025.051	Raul Victor Gonzaga De Souza Maia	Apto
32	2.025.052	Roberto da Silva Santil	Apto
33	2.025.053	Saulo da Costa Carvalho	Apto
34	2.025.056	Tharcilla Sestito Pereira	Apto
35	2.025.057	Valéria Sousa Santos da Costa	Apto
36	2.025.059	Vinícius Loureiro Casciano	Apto
37	2.025.060	Vitor Pitta de Souza	Apto

**RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS À SEGUNDA FASE
DO PROCESSO SELETIVO DE 2025/2026
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO**

Ordem	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Status
1	2.025.004	Aline Cardoso dos Santos	Deferido
2	2.025.023	Fellipe Souza Penteado	Indeferido
3	2.025.047	Paula Spesse Goulart	Indeferido
4	2.025.056	Tharcilla Sestito Pereira	Deferido

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2025

Chefe Substituta em Exercício da Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa



Documento assinado eletronicamente por **ADELAIDE MARIA DE SOUZA ANTUNES, Especialista Sênior em Propriedade Intelectual**, em 02/10/2025, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1318201** e o código CRC **AABC1AA0**.

Referência: Processo nº 52402.005370/2025-71

SEI nº 1318201